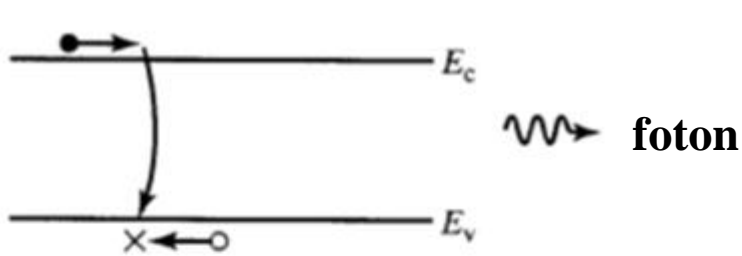


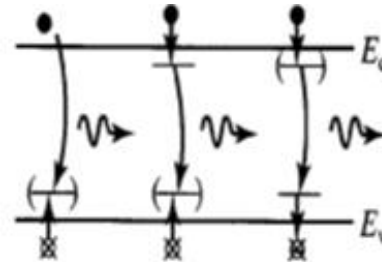
# Wykład VII

- 1. Rekombinacja**
- 2. Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach**
- 3. Rekombinacja bezpośrednia i pośrednia**

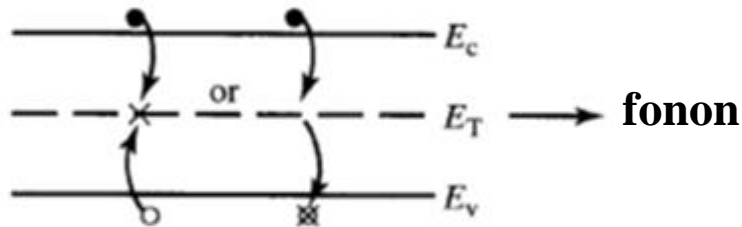
# Procesy rekombinacji



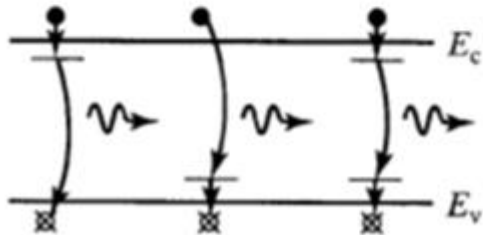
(a) Rekombinacja prosta



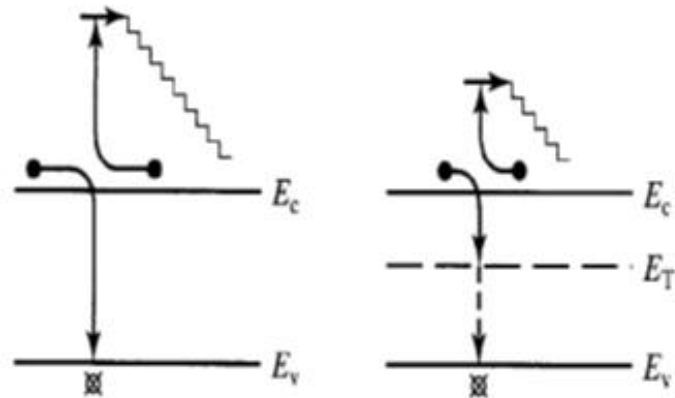
(d) Rekombinacja z udziałem ekscytonów



(b) Rekombinacja z udziałem poziomów pulapkowych



(c) Rekombinacja z udziałem płytkich poziomów domieszkowych

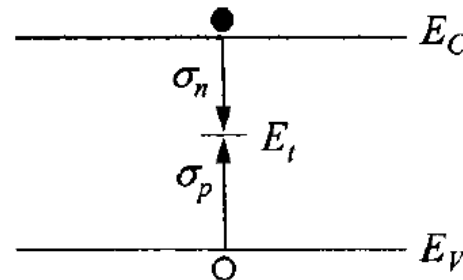
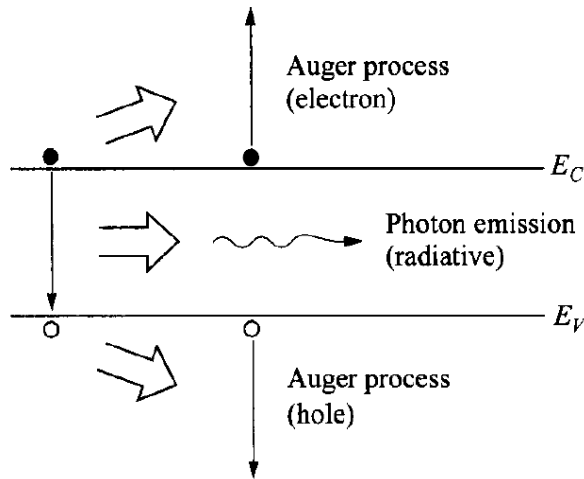


(e) Rekombinacja Augera

# Rekombinacje: prosta, Augera i SRH

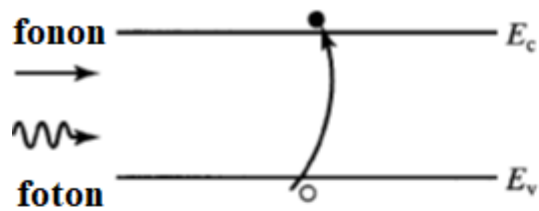
$$n_n p_n \gg n_i^2$$

- Półprzewodnik z prostą przerwą wzbronioną rekombinacja prosta
- Półprzewodnik ze skośną przerwą wzbronioną, rekombinacja Shockley'a-Reada i rekombinacja Augera

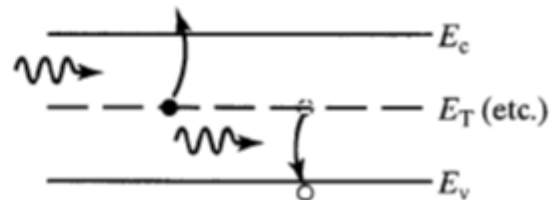


# Procesy generacji

$$n_n p_n \ll n_i^2$$



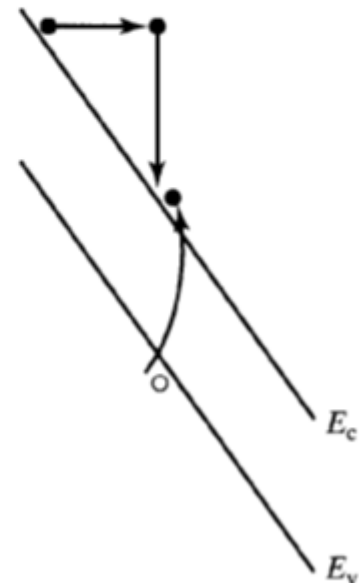
(a) generacja pasmo-pasmo



(c) Fotoemisja z centrów pułapkowych

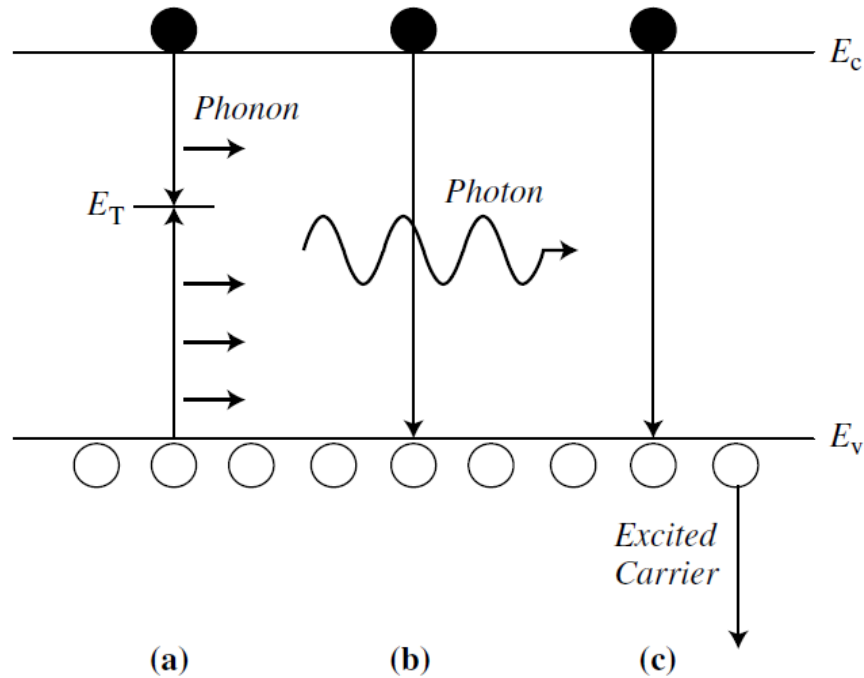


(b) generacja przez centrum pułapkowe



(d) Jonizacja zderzeniowa

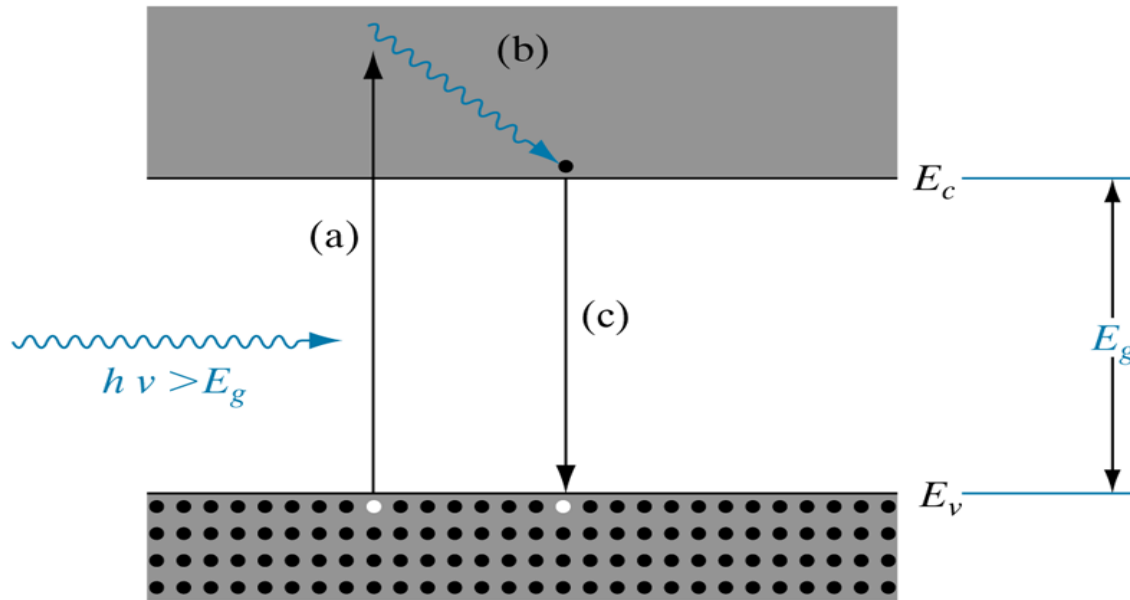
# Rekombinacija



a) Shockley-Read-Hall b) Prosta c) Auger'a

$$\tau_r = \frac{1}{\tau_{SRH}^{-1} + \tau_{rad}^{-1} + \tau_{Auger}^{-1}}$$

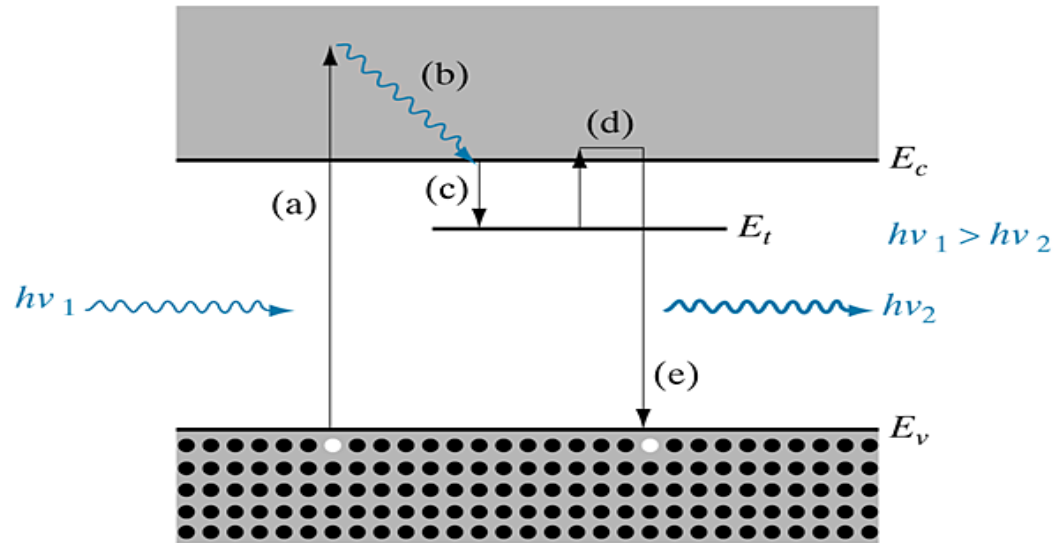
# Rekombinacja prosta



## Emisja światła:

- Gdy  $h\nu \geq E_g$  generowana jest para elektron-dziura
- Wzbudzony elektron oddaje energię sieci
- Elektron rekombinuje z dziurą w pasmie walencyjnym

# Wzbudzenie i rekombinacja z udziałem poziomu pułapkowego



a) Kreacja pary elektron-dziura,

b) elektron relaksuje do dna pasma przewodnictwa

c) elektron zostaje spułapkowany na poziom  $E_T$  i

d) ponownie wzbudzony termicznie do pasma przewodnictwa

e) rekombinacja z dziurą z pasma walencyjnego.

Proces c) i d) może być wielokrotnie powtarzany, zanim nastąpi e). Stąd proces emisji światła w fosforach (ZnS) może trwać b. długo.

# Luminescencja w półprzewodnikach

W zależności od rodzaju wzbudzenia :

	[wzbudzenie]	[emisja]
- fotoluminescencja	: absorpcja fotonu	rekombinacja
- katodoluminescencja	: wysokoenerget. elektrony	rekombinacja
- elektroluminescencja	: wstrzykiwanie prądu	rekombinacja

Przejścia bezpośrednie

-Fluorescencja : szybka luminescencja (średni czas życia  $\langle t \rangle = 10^{-8}$  sec)

Przejścia z udziałem poziomów pułapkowych

-Fosforescencja : wolna luminescencja ( $t =$  kilka sek - min)



# Rekombinacja prosta

W półprzewodniku samoistnym w stanie równowagi

$$r_i = \alpha_r n_0 p_0 = \alpha_r n_i^2 = g_i$$

Rekombinacja prosta zachodzi spontanicznie, prawdopodobieństwo, że elektron zrekombinuje z dziurą nie zależy od czasu. Szybkość zaniku nadmiarowych nośników w wyniku rekombinacji w dowolnej chwili jest proporcjonalna do liczby elektronów i dziur. Współczynnik proporcjonalności nazywa się współczynnikiem rekombinacji,  $\alpha_r$ .

Całkowita zmiana koncentracji elektronów w pasmie przewodnictwa = szybkość generacji termicznej ( $g_i$ ) - szybkość rekombinacji:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r n(t) p(t)$$

# Rekombinacja

Załóżmy, że nadmiarowa para elektron-dziura jest kreowana w chwili  $t = 0$  przez impuls światła i początkowe nadmiarowe koncentracje elektronów i dziur ( $\Delta n$  i  $\Delta p$ ) są takie same. Wtedy chwilowe koncentracje nadmiarowe są też równe:  $\delta n(t) = \delta p(t)$

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r n(t)p(t) = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r [n_0 + \Delta n][p_0 + \Delta p]$$

$$\frac{d\delta n(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r [n_0 + \delta n(t)][p_0 + \delta p(t)]$$

$$= -\alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n(t) + \delta n^2(t)]$$

Jeśli nadmiarowe koncentracje są małe, to człon  $\delta n^2$  można zaniedbać. Dla półprzewodnika typu p,  $n_0 \ll p_0$  i też można zaniedbać.

$$\longrightarrow \frac{d\delta n(t)}{dt} = -\alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n(t)] = -\alpha_r p_0 \delta n(t)$$

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad \text{gdzie} \quad \tau_n = (\alpha_r p_0)^{-1}$$

- czas życia na rekombinację = czas życia nośników mniejszościowych.

# Czas życia nośników

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad \text{gdzie} \quad \tau_n = (\alpha_r p_0)^{-1}$$

**Rozwiązanie tego równania:**

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad (*)$$

**to czas życia na rekombinację, czyli czas życia nośników mniejszościowych**

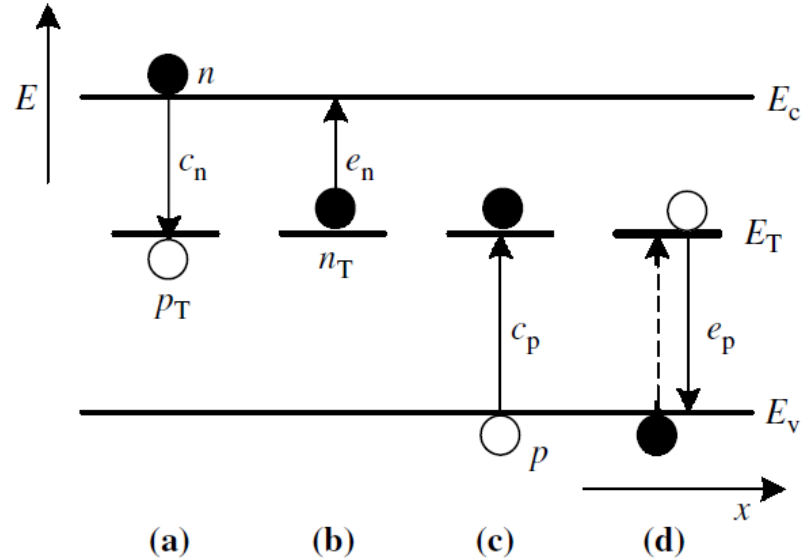
**Ogólne wyrażenie na czas życia na rekombinację prostą :**

$$\tau_{rad} = \frac{1}{B(p_0 + n_0 + \Delta n)}$$

# Głębokie poziomy pułapkowe

Centra generacji – gdy nośników  
jest mniej od koncentracji  
równowagowej

Centra rekombinacji - gdy nośników  
jest więcej od koncentracji  
równowagowej



- a) Wychwyt elektronu;  $c_n$  - szybkość wychwytu elektronów
- b) Emisja elektronu;  $e_n$  - szybkość emisji elektronów [1/s]
- c) Wychwyt dziury;  $c_p$  - szybkość wychwytu dziur [ $cm^3/s$ ]
- d) Emisja dziury;  $e_p$  - szybkość emisji dziur

Proces a) i c) – centrum rekombinacji;

Proces b) i d) – centrum generacji;

Proces a) po którym następuje proces b) lub proces c) po którym następuje proces d) - **centrum pułapkowe**.

# Rekombinacja pośrednia SRH: wychwyty

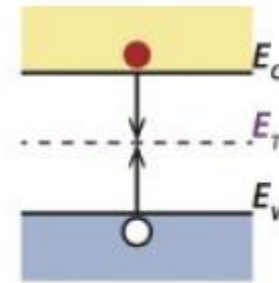
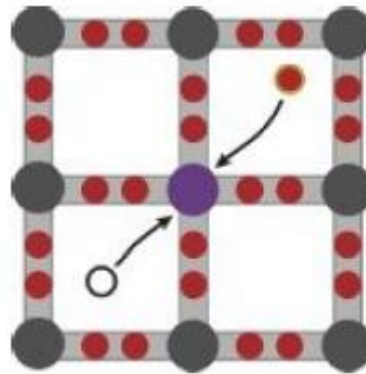
- (a) W półprzewodnikach ze skośną przerwą wzbronioną (m.in. Si i Ge) rekombinacja bezpośrednia jest b. mało prawdopodobna.
- (b) Najczęściej zachodzi rekombinacja poprzez centra rekombinacyjne i z udziałem fononów.
- (c) Domieszka lub defekt zachowują się jak centrum rekombinacji, jeśli po przejściu nośnika jednego typu wychwytyują nośnik przeciwnego typu, co w efekcie prowadzi do anihilacji pary elektron – dziura [EHP].
- (d) Czas życia dla takiego procesu jest bardziej skomplikowany, bo czas życia na wychwyty każdego rodzaju nośnika jest inny. Często rekombinacja opóźnia się, bo wychwycony nośnik jest termicznie wzbudzany do swojego pasma zanim nastąpi wychwyty nośnika drugiego typu.
- (e) Kiedy nośnik zostanie wychwycony a następnie wzbudzony ponownie termicznie zanim zostanie wychwycony następny nośnik, to taki proces nazywa się chwilowym pułapkowaniem a odpowiednie centrum (defekt, domieszka) nazywane jest centrum pułapkowym.

# Rekombinacja Shockley-Read-Hall

Rekombinacja przez stany pułapkowe, które mogą z równym prawdopodobieństwem pułapkować elektron i dziurę

$$c_{n,p} = \sigma_{n,p} v_{th}$$

$$v_{th} = \sqrt{3kT/m_{n,p}^*}$$



$$\tau_{p,SRH} = \frac{1}{c_p N_T}$$

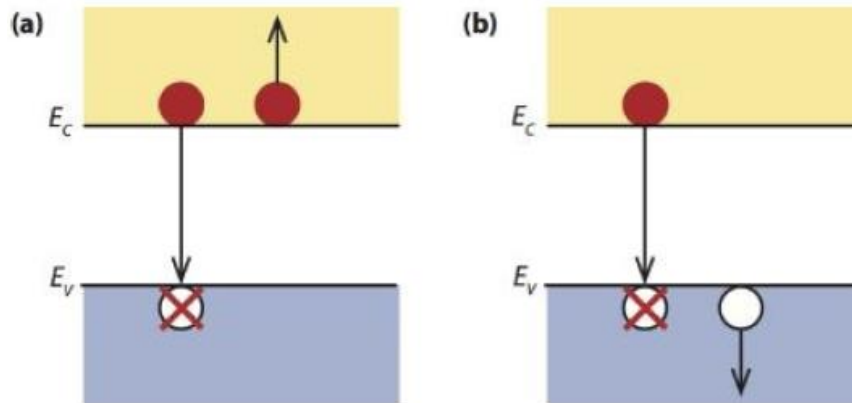
$$\tau_{n,SRH} = \frac{1}{c_n N_T}$$

$$R_{SRH} = \frac{\Delta p}{\tau_p} \quad \dots n\text{-typ}$$

$$R_{SRH} = \frac{\Delta n}{\tau_n} \quad \dots p\text{-typ}$$

# Rekombinacja Augera

Podobnie jak w przypadku rekombinacji prostej, elektron przechodzi z pasma przewodnictwa do pasma walencyjnego, ale nadmiar energii przekazuje innemu nośnikowi (elektronowi/dziurze), który relaksuje termicznie do dna pasma przewodnictwa/ wierzchołka pasma walencyjnego.



Rekombinacja Augera odgrywa rolę, gdy koncentracja nośników jest duża. Rekombinacja Augera dominuje w półprzewodnikach ze skośną przerwą wzbronioną i gdy przerwa wzbroniona jest mała.

$$R_{eeh} = C_n n^2 p,$$

$$R_{ehh} = C_p n p^2,$$

# Generacja nośników w stanie stacjonarnym

W stanie równowagi szybkość generacji termicznej EHP  $g(T) = g_i$ , jest równoważona przez szybkość rekombinacji, tak, że równowagowe koncentracje elektronów  $n_0$  i dziur  $p_0$  nie zmieniają się :

$$g(T) = \alpha_r n_i^2 = \alpha_r n_0 p_0$$

Tu generacja może być z poziomów defektów i pasmo-pasmo.

Po oświetleniu próbki stałym strumieniem światła pojawi się generacja optyczna ( $g_{op}$ ) oprócz generacji termicznej. Koncentracje nośników  $n$  i  $p$  wzrosną.

Nowa równowaga między procesami rekombinacji i generacji może być zapisana przy pomocy koncentracji równowagowych ( $n_0$  i  $p_0$ ) i odchyłek od równowagowych wartości ( $\delta n$  i  $\delta p$ ):

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r np = \alpha_r (n_0 + \delta n)(p_0 + \delta p)$$



# Generacja nośników w stanie stacjonarnym

Można pokazać, że przy niskim pobudzeniu nadmiarowe koncentracje

$$\delta n = \delta p = g_{op} \tau_n$$

Jeśli nie ma pułapkowania:

$$\tau_n = \tau_p$$

# Półprzewodnik w polu elektrycznym

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

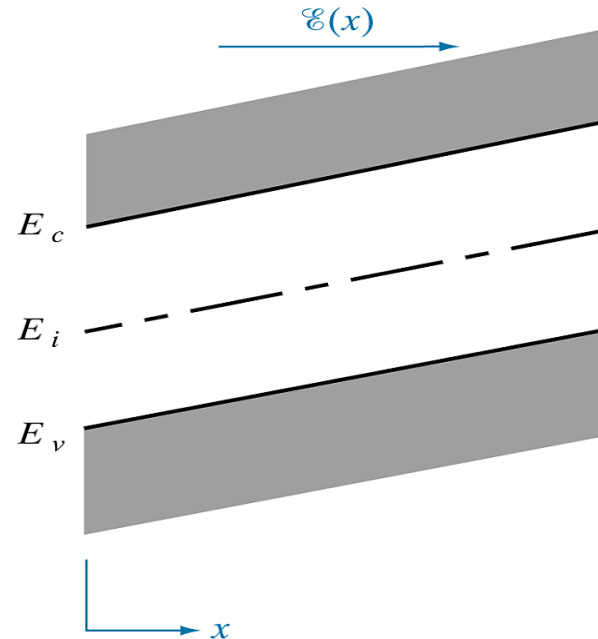
$$-e\varepsilon(x) = -(-e)\frac{dV}{dx}$$

$$\varepsilon(x) = -\frac{dV}{dx}$$

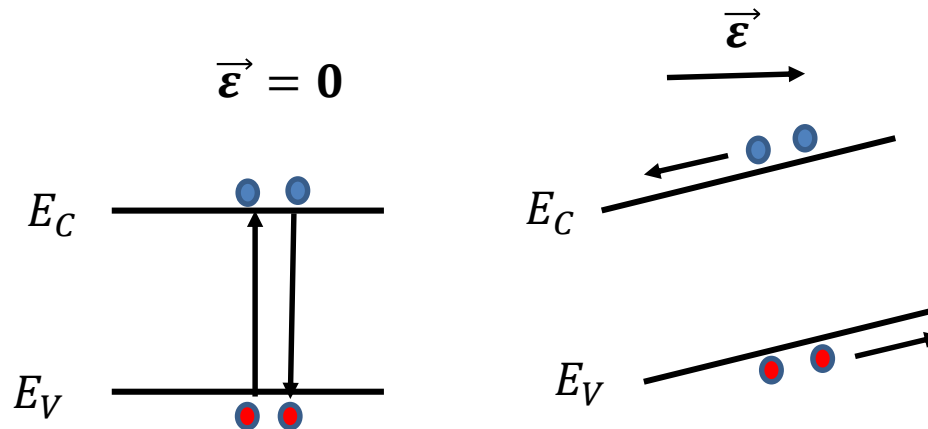
$$\varepsilon(x) = \text{const} = c \rightarrow$$

$$V = -cx \rightarrow$$

$$E_p = cex$$



# Półprzewodnik w polu elektrycznym



**Efekt fotoprzewodnictwa jest możliwy po spolaryzowaniu półprzewodnika. Wówczas pary elektron-dziura wygenerowane światłem zostaną rozseparowane. Elektrony zaczną się poruszać w stronę potencjału dodatniego a dziury w stronę potencjału ujemnego – zaczną płynąć prąd. W przeciwnym razie swobodne nośniki wygenerowane światłem zrekombinują, tzn. elektron wróci do pasma walencyjnego a nadmiar energii zostanie wypromieniowany w postaci ciepła. Proces rekombinacji następuje bardzo szybko, po czasie rzędu  $10^{-8}$ s.**